



**SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ**

Spis treści

1. ELEMENTY BAZOWE

ZNAK

4. Znak
5. Warianty znaku
6. Znak podstawowy w kontrze
7. Pole ochronne

LOGOTYP

8. Logotyp
9. Logotyp - budowa
10. Logotyp - proporcje
11. Logotyp - pole ochronne
12. Logotyp - warianty językowe

MONOGRAM

13. Monogram

LITERNICTWO

14. Krój podstawowy
17. Kroje uzupełniające

KOLORYTYKA

19. Kolorystyka
20. Kolorystyka tła

ZNAKI WYDZIAŁOWE

21. Znaki wydziałowe
22. Kolory wydziałowe
23. Znak wydziałowy z napisem

2. AKCYDENSY

25. Wizytówka
26. Wizytówka rewers - kod QR
27. Wizytówka rewers - kod QR i znak wydziału
28. Wizytówka - wersja angielska
29. Listownik ogólny
30. Listownik wydziałowy
31. Listownik imienny
32. Listownik rektorski
33. Teczka
34. Koperta - wzór ogólny
35. Stopka mailowa
36. Stopka mailowa dwujęzyczna
37. Prezentacja powerpoint - slajd wejściowy
38. Prezentacja powerpoint - slajd tytułowy
39. Prezentacja powerpoint - slajd
40. Prezentacja powerpoint - slajd z logotypem
41. Prezentacja powerpoint - slajd - układ

1.

ELEMENTY BAZOWE

Znak

Podstawowa wersja znaku jest najważniejszym elementem Systemu Identyfikacji Wizualnej Politechniki Poznańskiej, przeznaczonym do ogólnego stosowania na materiałach firmowych.

Znak Politechniki Poznańskiej zawiera w sobie 4 podstawowe elementy - uproszczoną wersję herbu Miasta Poznania (pochodzenie Uczelni), koło zębate (symbol profilu Uczelni), pełną nazwę Uczelni w języku polskim i angielskim.



Warianty znaku

Dopuszcza się stosowanie znaku w następujących wariantach:

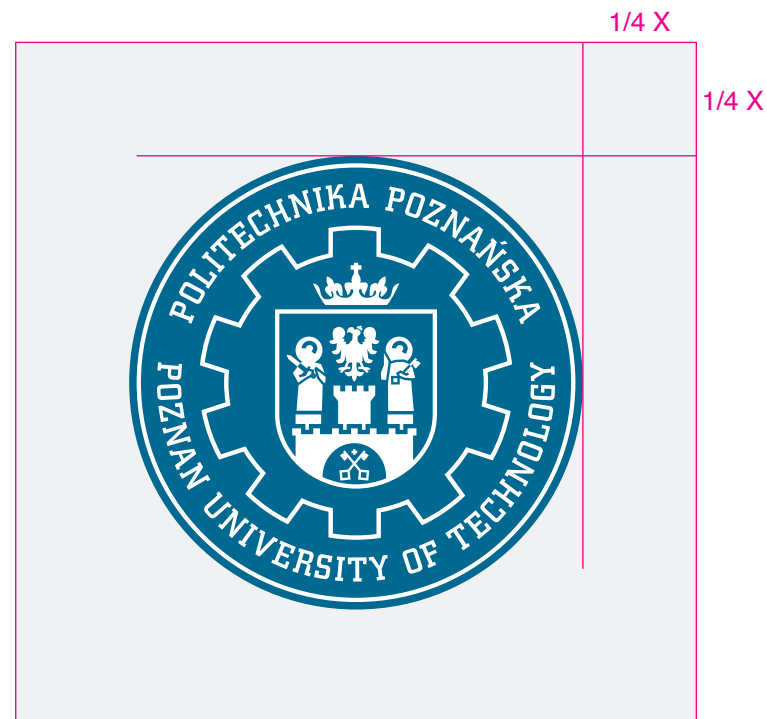
- wersja pełna
- wersja konturowa



Znak podstawowy w kontrze



Pole ochronne



W polu ochronnym znaku, stanowiącym obszar wokół niego o szerokości równej $\frac{1}{4}$ wysokości znaku, zabrania się umieszczania jakichkolwiek elementów graficznych (np. tekstu pisanego, innych znaków lub logotypów). Odległość znaku od krawędzi powierzchni, na której jest umieszczany, nie może wynosić mniej niż $\frac{1}{4}$ wysokości znaku.

Logotyp



POLITECHNIKA POZNAŃSKA



POLITECHNIKA POZNAŃSKA

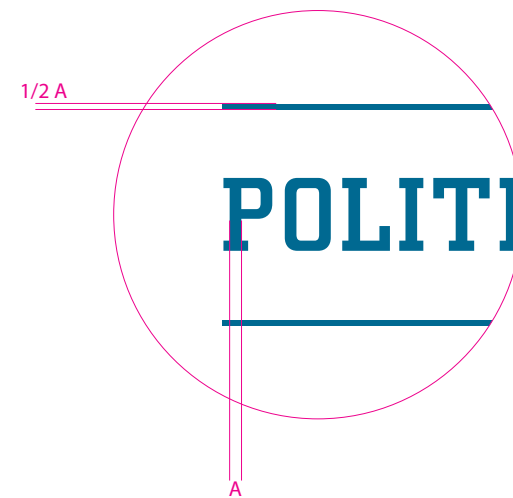
Logotyp - budowa

Logotyp Politechniki Poznańskiej składa się ze znaku Politechniki Poznańskiej oraz napisu „POLITECHNIKA POZNAŃSKA” zapisanego krojem czcionki SquareSlab 711 MD.

Logo stosowane jest przede wszystkim w pismach firmowych, wizytówkach, innych drukach, w serwisach internetowych PP oraz we wszystkich innych miejscach, gdy niezbędne jest precyzyjne określenie nazwy Politechniki Poznańskiej.



Logotyp - proporcje



Logotyp - pole ochronne

W polu ochronnym znaku, stanowiącym obszar wokół niego o szerokości równej $\frac{1}{4}$ wysokości znaku, zabrania się umieszczania jakichkolwiek elementów graficznych (np. tekstu pisanego, innych znaków lub logotypów). Odległość znaku od krawędzi powierzchni, na której jest umieszczany, nie może wynosić mniej niż $\frac{1}{4}$ wysokości znaku.



Logotyp

- warianty językowe

Logotyp w wersji w j. angielskim składa się ze znaku Politechniki Poznańskiej oraz napisu „POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY”. Zasada konstrukcji logotypu jest identyczna jak w przypadku podstawowej formy w j. polskim.



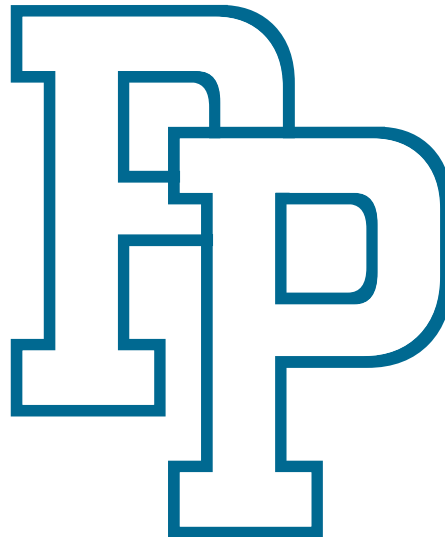
POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Monogram

Monogram jest ozdobnym elementem graficznym do zastosowania w materiałach promocyjnych, w zastępstwie znaku lub logotypu.

Monogram składa się z zestawionych ze sobą dwóch liter „P”.

Monogram stosuje się jako element ozdobny w znakowaniu materiałów promocyjnych Uczelni np. gadżetów reklamowych, odzieży, galanterii itp.



Krój podstawowy Square Slab 711

Czcionka Square Slab serif
stosowana jest w nazwie Uczelni
i nazwach wydziałów.
Jej dekoracyjna, charakterystyczna
forma ma zastosowanie
w wybiciach, tytułach druków
firmowych Politechniki Poznańskiej.

Light

1234567890 .,:;!@#\$%^ &*()_+[{<?}]

abcdefghijklmnoprstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWVXYZ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Krój podstawowy Square Slab 711

Medium

1234567890 .,:;!@#\$%^&*()_+[{<?}]

abcdefghijklmnoprstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWVXYZ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Krój podstawowy
Square Slab 711.

Bold

1234567890 .,:;!@#\$%^&*()_+ [{<?}]

abcdefghijklmnoprstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWVXYZ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Kroje uzupełniające: Arial

Czcionka Arial ma zastosowanie
w drukach firmowych (tekst).

Regular
Bold

1234567890 .,:;!@#\$%^&*()_+[{<?}]
abcdefghijklmnoprstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWVXYZ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Kroje uzupełniające:
Arial Narrow

Regular
Bold

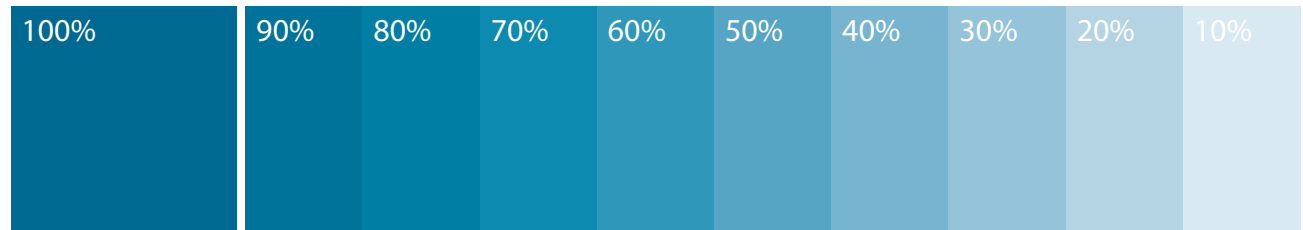
1234567890 .,:;!@#\$%^&*()_+[{<?}]

abcdefghijklmnoprstuvwxyz

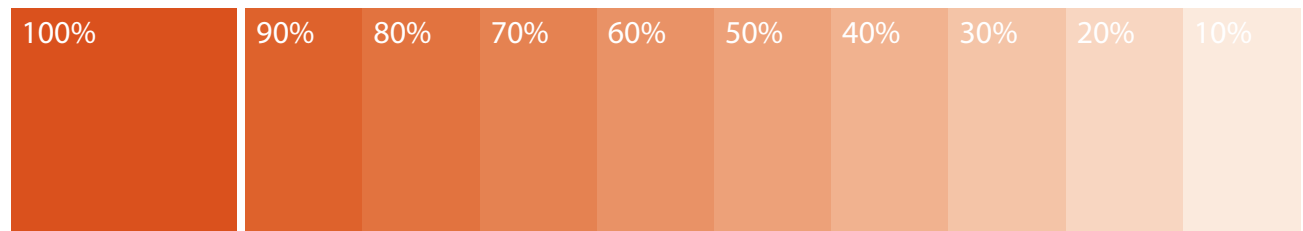
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWVXYZ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Kolorystyka

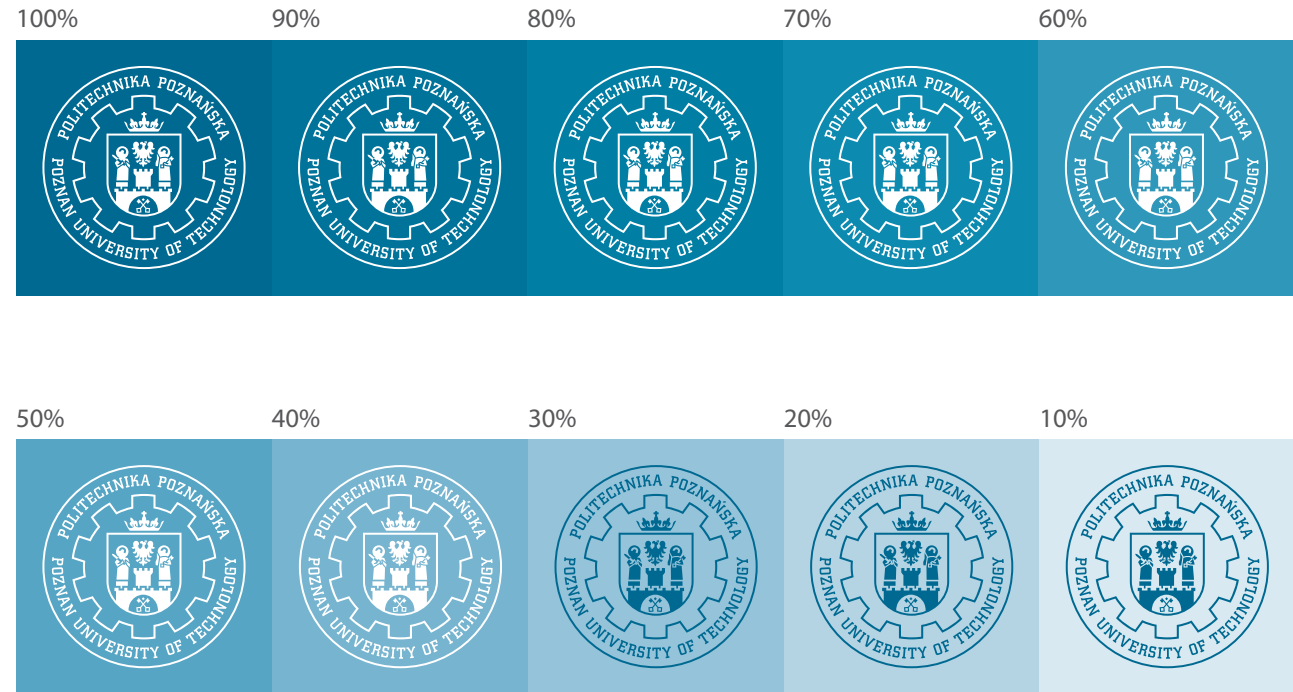


CMYK 100/ 0/0/50
PANTONE 308 c
RGB 0/98/136
#006288



CMYK 0/80/100/10
PANTONE 173 c
RGB 191/83/39
bf5327

Kolorystyka tła

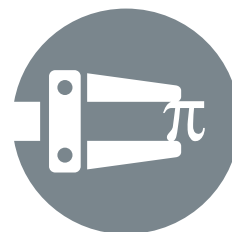


Znaki wydziałowe

WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY



WYDZIAŁ
AUTOMATYKI,
ROBOTYKI
I ELEKTROTECHNIKI



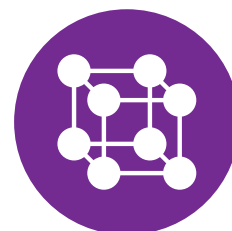
WYDZIAŁ INFORMATYKI
I TELEKOMUNIKACJI



WYDZIAŁ
INŻYNIERII LĄDOWEJ
I TRANSPORTU



WYDZIAŁ
INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ
I FIZYKI
TECHNICZNEJ



WYDZIAŁ INŻYNIERII
MECHANICZNEJ



WYDZIAŁ
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
I ENERGETYKI



WYDZIAŁ INŻYNIERII
ZARZĄDZANIA



WYDZIAŁ TECHNOLOGII
CHEMICZNEJ



Kolory wydziałowe

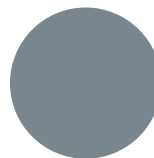
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

CMYK 0/70/100/0
RGB 236/102/8
PANTONE 158 C
HEX #ec6608



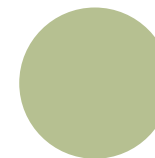
WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ROBOTYKI I ELEKTROTECHNIKI

CMYK 10/0/0/55
RGB 135/141/145
PANTONE 430 C
HEX #878d91



WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

CMYK 30/15/50/0
RGB 187/191/142
PANTONE 7493 C
HEX #bbbf8e



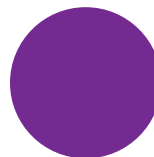
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I TRANSPORTU

CMYK 0/20/90/0
RGB 255/205/28
PANTONE 123 C
HEX #ffcd1c



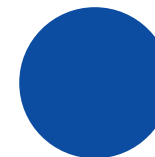
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI TECHNICZNEJ

CMYK 67/100/0/0
RGB 118/34/130
PANTONE 2603 C
HEX #762282



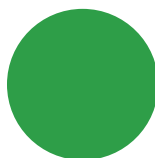
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

CMYK 100/80/0/0
RGB 22/65/148
PANTONE 286 C
HEX #164194



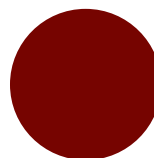
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

CMYK 80/15/100/0
RGB 47/150/56
PANTONE 362
HEX #2f9638



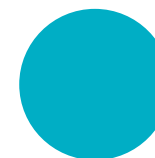
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

CMYK 0/98/99/62
RGB 116/16/0
PANTONE 1815 C
HEX #741200

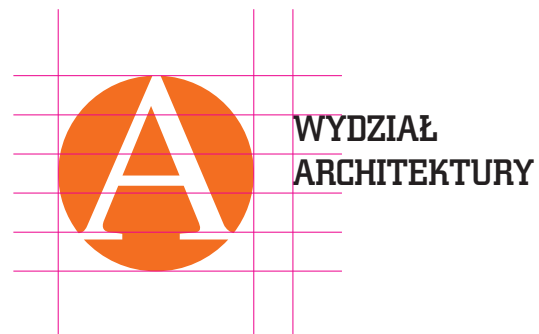
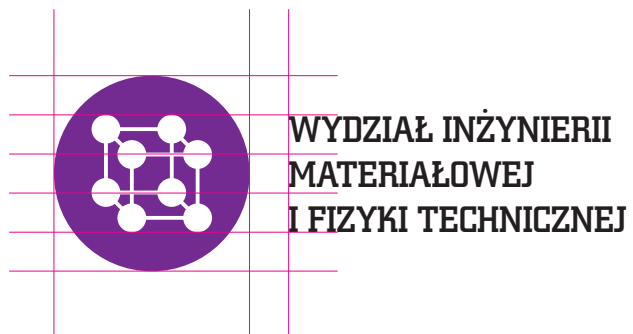


WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

CMYK 95/0/25/0
RGB 0/161/190
PANTONE 3125 C
HEX #00a1be



Znak wydziałowy z napisem



2.

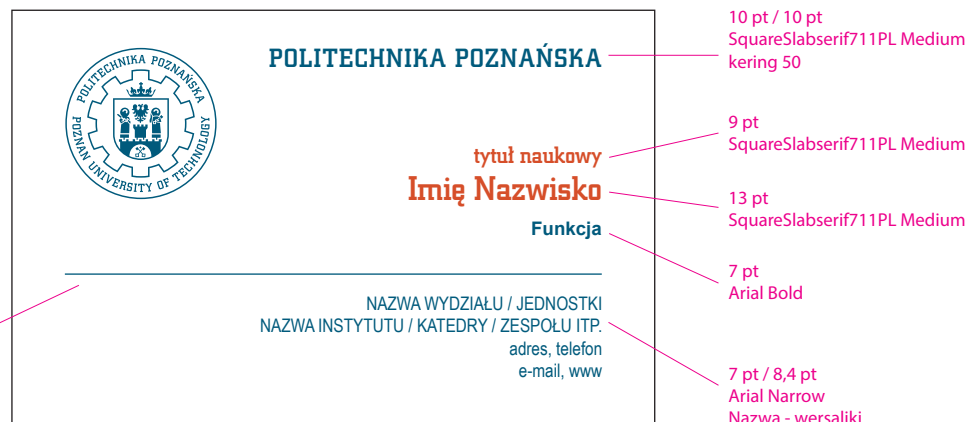
AKCYDENSY

Wizytówka

Format: 85x55 mm



Linia
grubość: 0,5 pt

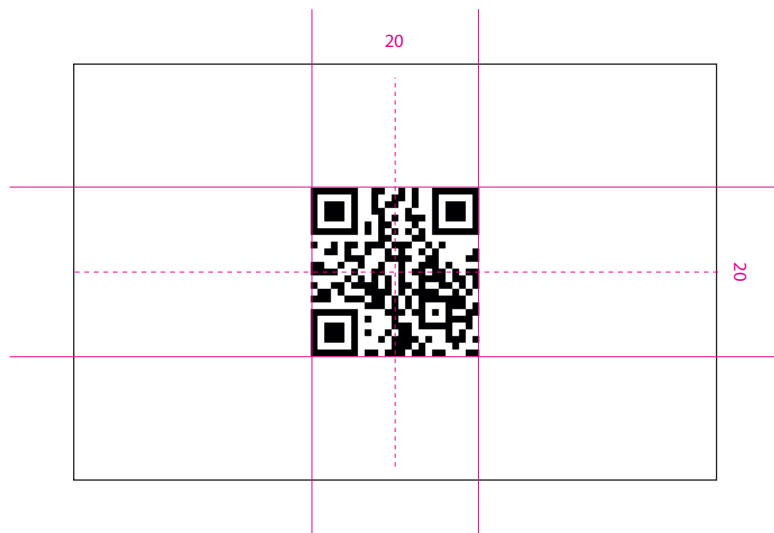


Wizytówka

rewers

- kod QR

Format: 85x55 mm

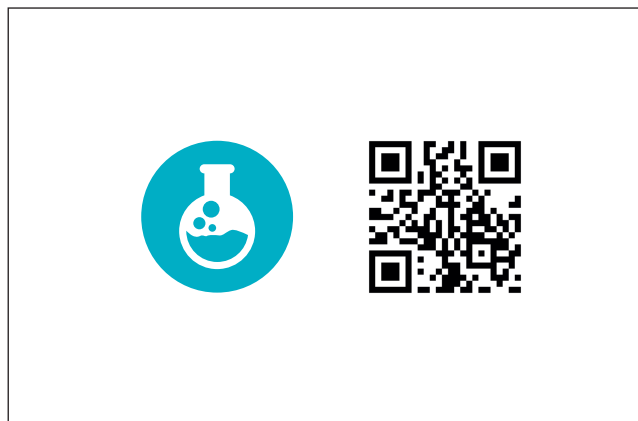
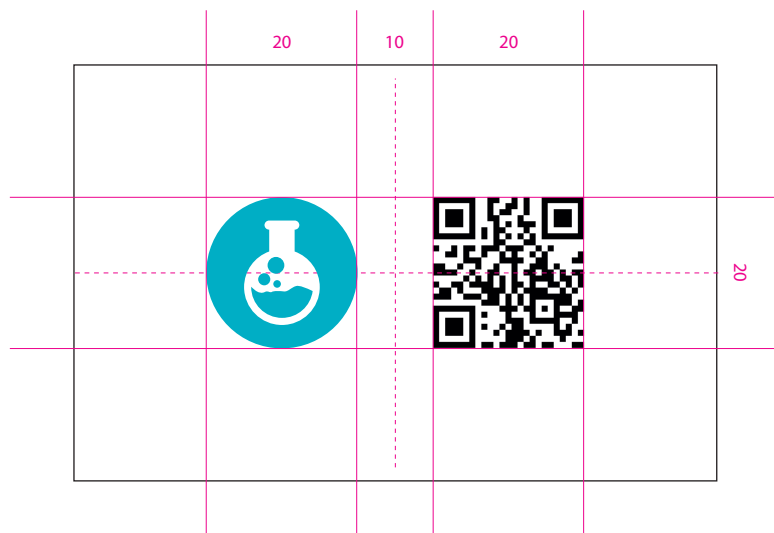


Wizytówka

rewers

- kod QR i znak wydziału

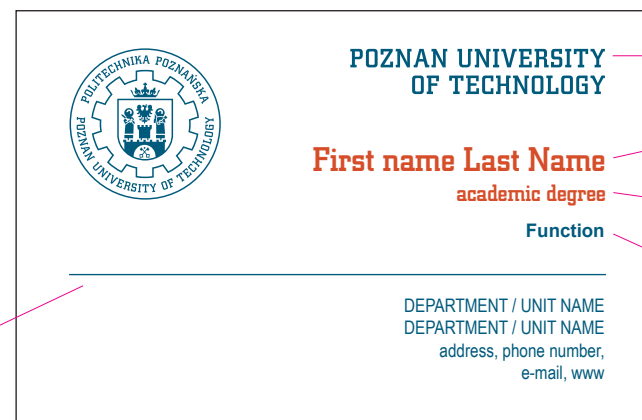
Format: 85x55 mm



Wizytówka

- wersja angielska

Format: 85x55 mm



Linia
grubość: 0,5 pt

10 pt / 10 pt
SquareSlabserif711PL Medium
kering 50

9 pt
SquareSlabserif711PL Medium

13 pt
SquareSlabserif711PL Medium


7 pt
Arial Bold

7 pt / 8,4 pt
Arial Narrow
Nazwa - wersaliki

Listownik imienny


Format: A4
Druk: 2/0

15 28 7 15

 **POLITECHNIKA POZNAŃSKA**

Imię Nazwisko
Funkcja

NAZWA WYDZIAŁU I JEDNOSTKI
pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, tel.: +48 61 665 12 34
e-mail: nazwisko@put.poznan.pl, www.put.poznan.pl

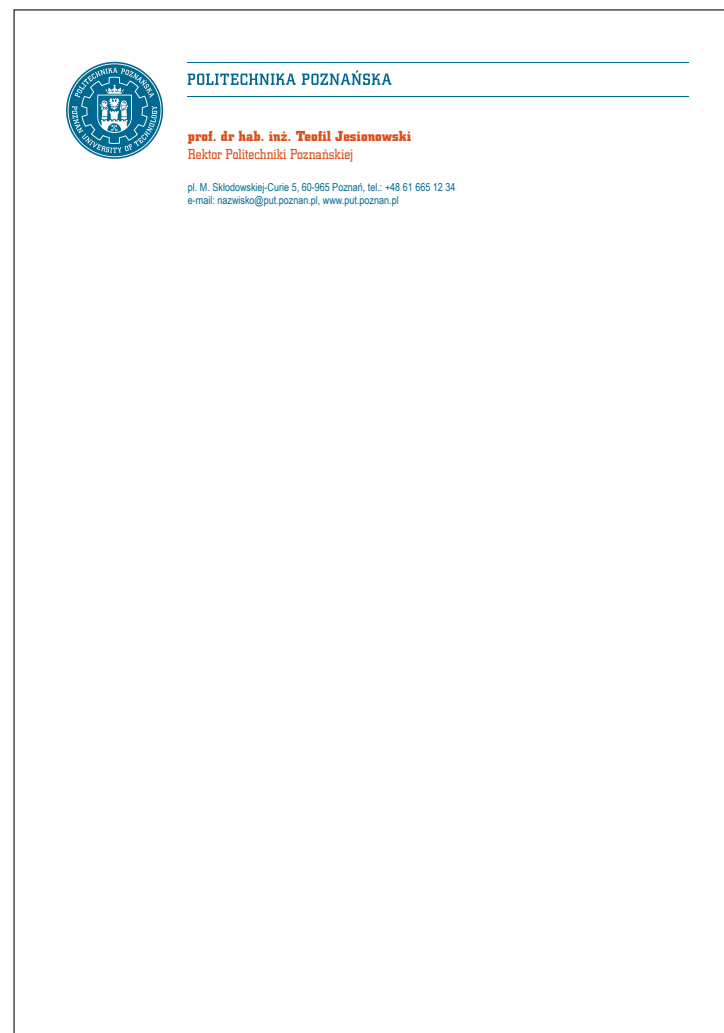
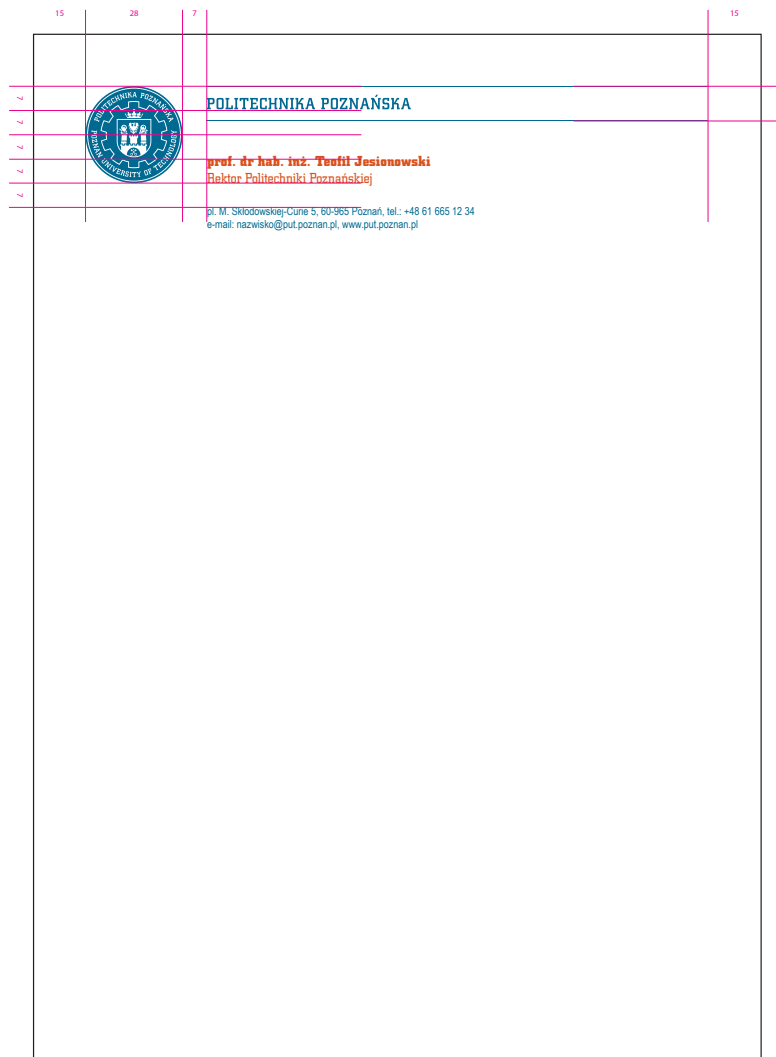
 **POLITECHNIKA POZNAŃSKA**

Imię Nazwisko
Funkcja

NAZWA WYDZIAŁU I JEDNOSTKI
pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, tel.: +48 61 665 12 34
e-mail: nazwisko@put.poznan.pl, www.put.poznan.pl

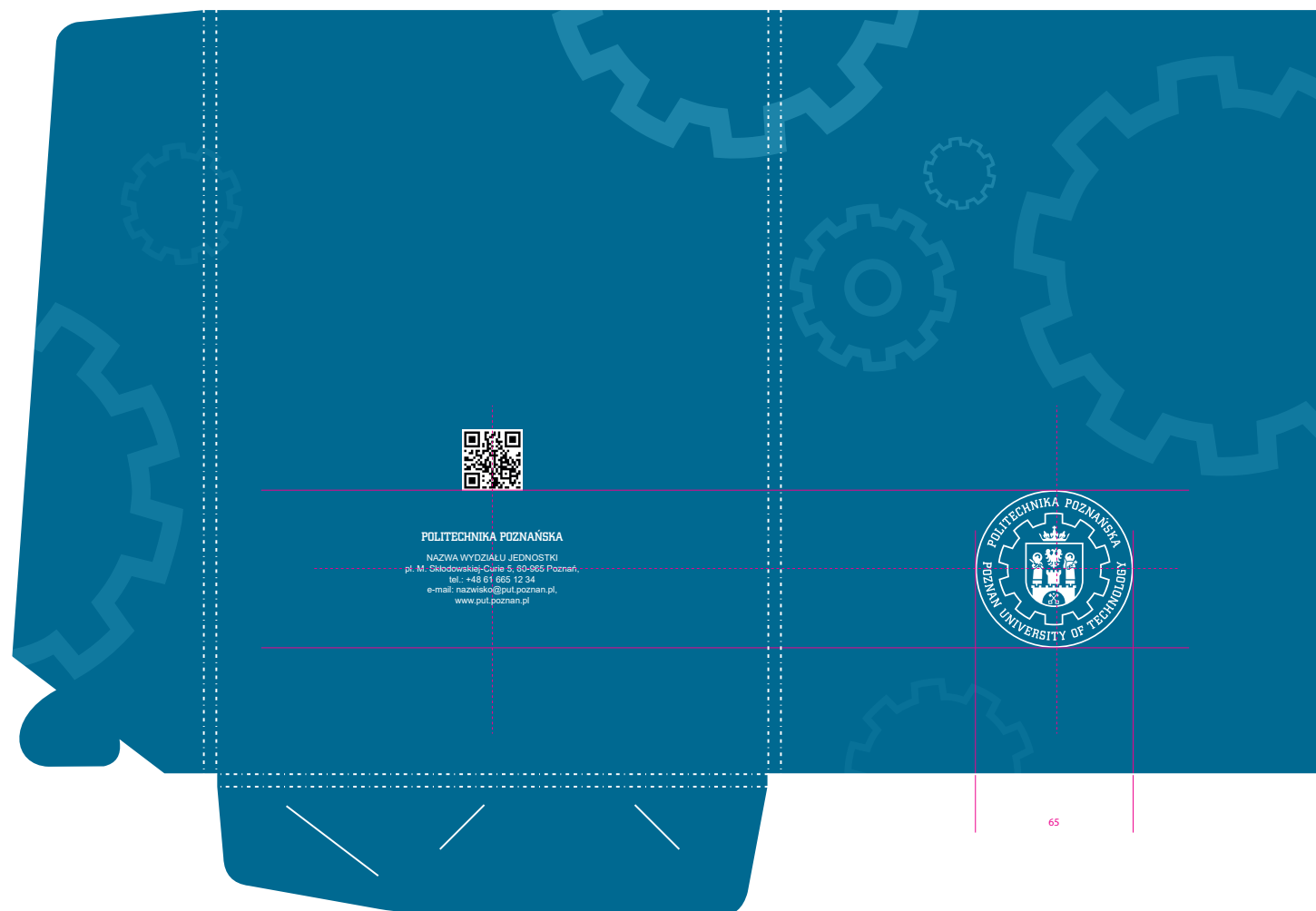
Listownik rektorski

Format: A4
Druk: 2/0



Teczka

Format: A4
Druk: 4/4



POLITECHNIKA POZNAŃSKA

NAZWA WYDZIAŁU JEDNOSTKI
pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań,
tel.: +48 61 665 12 34
e-mail: nazwisko@put.poznan.pl,
www.put.poznan.pl



65

Koperta

- wzór ogólny

Druk: 1/0
Tekst: 9 pkt.

10

10 20 5


10

5

5

5

5



POLITECHNIKA POZNAŃSKA

NAZWA WYDZIAŁU
pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań,
tel.: +48 61 665 12 34
e-mail: nazwisko@put.poznan.pl,
www.put.poznan.pl

Stopka mailowa

Dzień dobry

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

X

prof. dr hab.
Imię NAZWISKO-NAZWISKO
stanowisko
tel. +48 600 00 00 00

1/2 x

X



POLITECHNIKA POZNAŃSKA

1/2 x

POLITECHNIKA POZNAŃSKA
NAZWA WYDZIAŁU / DZIAŁU
pl. Marii Skłodowskiej 5, 60-965 Poznań
tel. +48 000 00 00 00, e-mail: nazwa.put.poznan.pl
www.put.poznan.pl

1/2 x

1/2 x

Stopka mailowa - dwujęzyczna

Dzień dobry

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

X

prof. dr hab. Imię NAZWISKO-NAZWISKO stanowisko tel. +48 600 00 00 00	First Name LAST NAME academic degree function ph. +48 600 00 00 00
--	---

1/2 x

1/2 x 1/2 x

X



POLITECHNIKA POZNAŃSKA

1/2 x

POLITECHNIKA POZNAŃSKA
NAZWA WYDZIAŁU / DZIAŁU
pl. Marii Skłodowskiej 5, 60-965 Poznań
tel. +48 000 00 00 00, e-mail: nazwa.put.poznan.pl
www.put.poznan.pl

POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT / UNIT NAME
pl. Marii Skłodowskiej 5, 60-965 Poznań
ph. +48 000 00 00 00, e-mail: nazwa.put.poznan.pl
www.put.poznan.pl

1/2 x

1/2 x 1/2 x

1/2 x


**Prezentacja
powerpoint
- slajd wejściowy**



Prezentacja powerpoint - slajd tytułowy



Prezentacja powerpoint - slajd




POLITECHNIKA POZNAŃSKA

DO DOWOLNEGO WYKORZYSTANIA

NAZWA KONFERENCJI
TYTUŁ PREZENTACJI
IMIĘ I NAZWISKO PROWADZĄCEGO

NAZWA WYDZIAŁU

WYDZIAŁ INŻYNIERII
MATERIALOWEJ
I FIZYKI TECHNICZNEJ

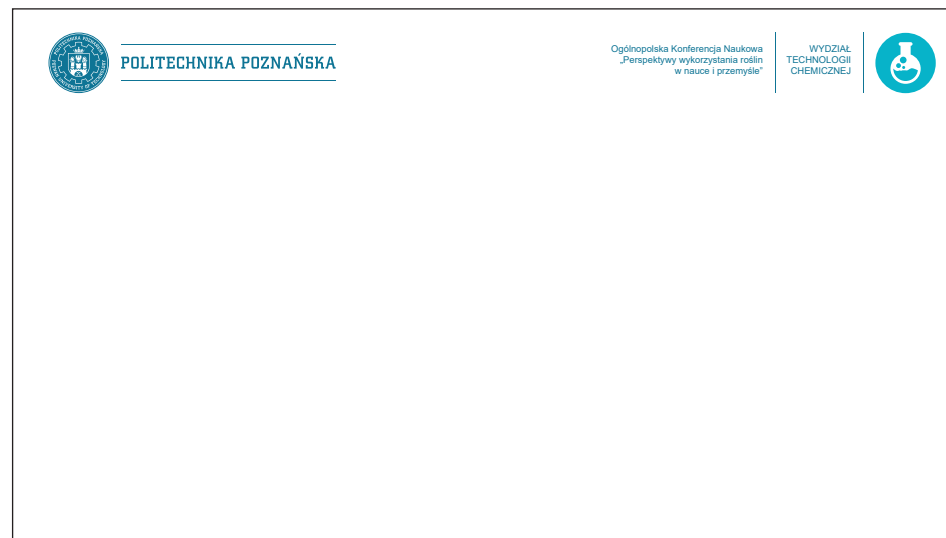
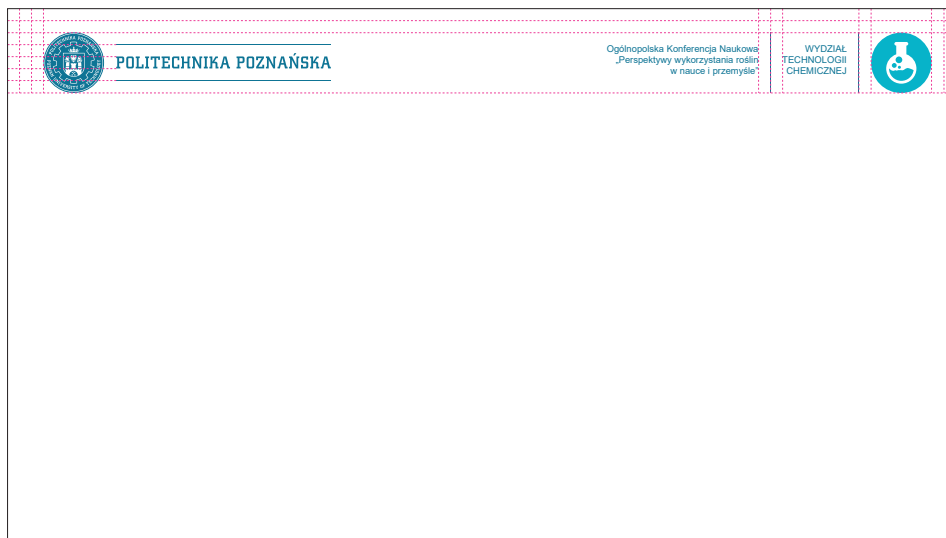


POLITECHNIKA POZNAŃSKA

BEZ NAZWY WYDZIAŁU


prof. dr. hab. inż. Jan Kowalski
Trzy oblicza lobbingu w USA: jak idee, organizacje i wielkie pieniądze zmieniają politykę w Stanach Zjednoczonych

Prezentacja powerpoint - slajd z logotypem



Prezentacja powerpoint

- slajd - układ

	POLITECHNIKA POZNAŃSKA	Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Perspektywy wykorzystania roślin w nauce i przemyśle”	WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ	
---	-------------------------------	---	--------------------------------------	---